THERMALLY CONDUCTIVE MOLDED PRODUCT AND ITS MANUFACTURING METHOD

Patent number: Publication date: JP2002088257 2002-03-27

Inventor:

HIDA MASAYUKI POLYMATECH COLTD

Applicant: Classification:

C08J5/00: C08K7/06: C08L101/00: C09K5/08:

D01F9/145; H01L23/36; H01L23/373; C08J5/00; C08K7/00; C08L101/00; C09K5/00; D01F9/145; H01L23/34; (IPC1-7): D01F9/145; C08L101/00; C08J5/00; C08K7/06; C09K5/08; H01L23/36;

H01L23/373

- european:

Application number: JP20000281703 20000918
Priority number(s): JP20000281703 20000918

Report a data error here

Abstract of .IP2002088257

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a thermally conductive molded product which has excellent thermal conductivity and is suitable for heat-dissipating members, heat transfer members or materials for constituting them in electronic equipment and the like, and a method for manufacturing the same. SOLUTION: The thermally conductive molded product is obtained by molding a thermally conductive polymeric composition containing graphitized carbon fibers into a specified shape and the graphitized carbon fibers have been oriented by utilizing a magnetic field. The graphitized carbon fibers have a spacing (d002) of graphite layers, measured by the X-ray diffraction method, of <0.3370 nm and, at the same time, a peak intensity ratio (P101/P100) of the (101) diffraction peak to the (100) diffraction peak of >=1.5. These graphitized carbon fibers can be obtained by conducting each treatment of spinning with the use of a mesophase pitch as the raw material, rendering the resulting fibers infusible, and carbonization in the order named, then effecting pulverization and subsequent graphitization, and have after disparted of 5-20 &mu m. and an averageo particle diameter of 5-50 &mu m.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-88257A) (P2002-88257A) (43)公開日 平成14年3月27日(2002.3.27)

| (51) Int. C1. | | 識別部 | 2号 | | FΙ | | | テーマ | コート (参考) | |
|---------------|-----------------------|---------|---------------------|-----|----------|----------|-----------------------|-------|----------|--|
| C 0 8 L | 101/00 | | | | C 0 8 L | 101/00 | | 4F0 | 71 | |
| C 0 8 J | 5/00 | CEC | Q | | C 0 8 J | 5/00 | CEQ | 4J0 | 02 | |
| | | CEI | ₹ | | | | CER | 4L0 | 37 | |
| | | CE | Z | | | | CEZ | 5F0 | 36 | |
| C08K | 7/06 | | | | C 0 8 K | 7/06 | | | | |
| | 審査請求 | 未請求 | 請求項の数3 | OL | | | (全 | 11頁) | 最終頁に続く | |
| (21) 出願番号 | 特員 | 顏2000-2 | 31703 (P2000-28170) | 3) | (71) 出願/ | √ 000237 | 020 | | | |
| | | | | | | ボリマ | テック株 | 式会社 | | |
| (22) 出願日 | 平成12年9月18日(2000.9.18) | | | | | 東京都 | 中央区日 | 本橋本町4 | 丁目8番16号 | |
| | | | | | (72) 発明者 | 者 飛田 | 雅之 | | | |
| | | | | | | 東京都 | 東京都北区田端5丁目10番5号 ポリマテッ | | | |
| | | | | - 1 | | ク株 | k式会社R&Dセンター内 | | | |
| | | | | - 1 | (74) 代理) | 100068 | 100068755 | | | |
| | | | | | | 弁理士 | 恩田 | 博宜 (タ | (1名) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 最終頁に続く | |

(54) 【発明の名称】熱伝導性成形体及びその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 優れた熱伝導性を有し、電子機器等における 放熱部 が、伝熱部 があるいはそれらの構成材料として好適な熱伝験に実体性成形体及びその製造方法を提供する。 【解決手段】 熱伝導性成形体は、風鉛化炭素繊維を含めて、磁場を利用することによって黒鉛化炭素繊維は、 X線回折 にによる黒鉛層間の面間隔 (d002)が0.3370 m未満で、かつ、(101)回折ピークと(100)が1.15以上である。この黒鉛化炭素繊維は、 Xゾラエーズビッチを原料に用いて紡糸、不能機能は、 Xゾフェ処理を順次行った後に粉砕し、その後黒鉛化して得られるのであり、その繊維直径が5~20μm、平均粒径が5~500μmである。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 高分子材料と、熱伝導性充填剤として黒 鉛化炭素繊維とを含有する熱伝導性高分子組成物を所定 の形状に成形してなる熱伝導性成形体であって、X線回 折法による前記黒鉛化炭素繊維の黒鉛層間の面間隔(d 002) が0.3370 nm未満で、かつ、(101) 回折ビークと (100) 回折ピークのピーク強度比 (P 101/P100) が1. 15以上であり、さらに黒鉛 化炭素繊維が一定方向に配向していることを特徴とする 熱伝導性成形体。

【請求項2】 前記黒鉛化炭素繊維は、メソフェーズビ ッチを原料に用いて紡糸、不融化及び炭化の各処理を順 次行った後に粉砕し、その後黒鉛化して得られるもので あり、その繊維直径が5~20μm、平均粒径が5~5 0 0 μmである請求項1に記載の熱伝導性成形体。

【請求項3】 X線回折法による黒鉛層間の面間隔(d 002)が0.3370nm未満で、かつ、(101) 回折ビークと(100)回折ビークのピーク強度比(P 101/P100) が1. 15以上である黒鉛化炭素繊 維と、高分子材料とを含有する熱伝導性高分子組成物に 20 ーンゴム組成物(特開平11-158378号公報)、 対して磁場を印加し、前記黒鉛化炭素繊維を一定方向に 配向させた状態で前記熱伝導性高分子組成物を固化させ ることを特徴とする熱伝導性成形体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[発明の属する技術分野] 本発明は、優れた熱伝導性を 有する熱伝導性成形体に関するものである。さらに詳し くは、電子機器等において半導体素子や電源、光源など の電子部品が発生する熱を効果的に外部へ放散させるた めの放熱部材、伝熱部材あるいはそれらの構成材料とし 30 て好滴な熱伝導性成形体及びその製造方法に関するもの である。

[0002]

【従来の技術】近年、電子機器においては、高性能化、 小型化及び軽量化に伴う半導体パッケージの高密度実装 化、LSIの高集積化及び高速化によって、各種の電子 部品で発生する熱を効果的に外部へ放散させる熱対策が 非常に重要な課題になっている。従来、この熱対策とし て、プリント配線基板、半導体バッケージ、放熱板、管 体等を熱伝導性に優れる材料(熱伝導性高分子組成物) で形成すること、放熱板等の放熱部材と発熱源との間に 熱伝導性を有する高分子グリスや前記熱伝導性高分子組 成物よりなるシート材(熱伝導性成形体)を介在させる ことなどが実施されている。

【0003】従来の熱伝導性高分子組成物及び熱伝導性 成形体としては、高分子材料に熱伝導性充填剤として、 酸化アルミニウムや窒化ホウ素、窒化アルミニウム、酸 化マグネシウム、酸化亜鉛、炭化ケイ素、石英、水酸化 アルミニウムなどの金属酸化物、金属窒化物、金属炭化 物、金属水酸化物などを充填したものが知られている。

【0004】また、炭素繊維や黒鉛粉末を熱伝導性充填 割として配合した熱伝導性高分子組成物及び熱伝導性成 形体も知られている。具体的には、黒鉛粉末を熱可塑性 樹脂に充填した熱伝導性樹脂成形品 (特開昭62-13 1033号公報)、カーボンブラックや黒鉛などを含有 するポリエステル樹脂組成物 (特開平4-246456 号公報)、一方向に引揃えた炭素繊維に黒鉛粉末と熱硬 化性樹脂を含浸した機械的強度の高い熱伝導性成形品 (特開平5-17593号公報)、断面構造を特定した 10 ピッチ系炭素繊維を利用した熱伝導性材料(特開平5-222620号公報) 、粒径1~20μmの人造黒鉛を 配合したゴム組成物(特開平5-247268号公 報)、特定のアスペクト比の黒鉛化炭素繊維をシリコー ンゴムなどの高分子に分散した熱伝導性シート(特開平 9-283955号公報)、結晶面間隔が0.330~ 0. 340 nmの球状黒鉛粉末をシリコーンゴムに配合 した組成物及び放熱シート (特開平10-298433 号公報)、特定の加熱処理を施した黒鉛微粒子をシリコ ーンゴムに配合した導電性と熱伝導性とを有するシリコ 特定長さの炭素繊維をシリコーンゴムに配合した導電性 と熱伝導性に優れる組成物(特開平11-279406

2

号公報) 等である。 [0005]

【発明が解決しようとする課題】ところが、発熱量が一 段と増大し続ける最近の電子機器においては、熱対策と して適用される熱伝導性高分子組成物及び熱伝導性成形 体に、より一層優れた熱伝導性が要求されており、上述 した従来の熱伝導性高分子組成物及び熱伝導性成形体で は、そのニーズに十分応えることができないという問題 があった。

【0006】本発明は、上記のような従来技術に存在す る問題点に着目してなされたものである。その目的とす るところは、優れた熱伝導性を有し、電子機器等におけ る放熱部材、伝熱部材あるいはそれらの構成材料として 好適な熱伝導性成形体及びその製造方法を提供すること にある。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた 40 めに、請求項1に記載の発明は、高分子材料と、熱伝導 性充填剤として黒鉛化炭素繊維とを含有する熱伝導性高 分子組成物を所定の形状に成形してなる熱伝導性成形体 であって、X線回折法による前記黒鉛化炭素繊維の黒鉛 層間の面間隔 (d002) が0.3370nm未満で、 かつ、 (101) 回折ビークと (100) 回折ビークの ビーク強度比 (P101/P100) が1. 15以上で あり、さらに黒鉛化炭素繊維が一定方向に配向している ことを要旨とする。

【0008】請求項2に記載の発明は、請求項1に記載 の熱伝導性成形体において、前記黒鉛化炭素繊維は、メ

ソフェーズピッチを原料に用いて紡糸、不酸化及び炭化 の各処理を輸水行った後に粉砕し、その後黒鉛化して得 られるものであり、その繊維直径が5~20μm、平均 粉径が5~500μmであることを要官とする。

他性が、3000円にあることを受けます。 (日009) 請求項3に記憶の発明は、X線回折法による黒船層間の面間隔(4002)が0.3370nm未満で、かつ、(101)回折ピークと(100)回折ピークのピーク壊皮比(P100)が1.15以上である黒鉛化炭素繊維と、高分子材料とを含有する熱伝導性高分子組成物に対して磁場を印加し、前記黒鉛(10大炭素繊維を一定方向に配向させた状態で耐起紙気導性と高分子組成物を図れてさせることを要盲とする。

[0010] (発明の実施の形態]以下、本発明を具体化した実施形態を詳細に説明する。本実施形態における熱伝導性成形 体は、高分子材料と、熱伝導性充填剤として黒鉛化炭素 繊維とを含有する熱伝導性高分子組成物を所定の形状に 成形したものであり、その熱伝導性成形体中における黒

鉛化炭素繊維は一定方向に配向している。

【0 0 1 1】まず、熱伝線性充填剤として用いられる黒 20 船化炭素繊維について説明する。ここで用いられる黒約 化炭素繊維について説明する。ここで用いられる黒約 化炭素繊維に入りでは、大瀬田が出た。大瀬田が出た。 10 1 / P 1 0 0) が1. 15 以上である。面間隔(d 0 0 2) が0. 3 3 7 0 nm以上又はビーク強度比(P 1 0 1 / P 1 0 0) が1. 15 未満の場合は、得られる 然伝導性成形体に十分な熱伝導性を持たせることができず不適当である。尚、黒鉛層間の間間隔(d 0 0 2) の下限値は、理論値として算出される0. 3 3 5 4 nmで 30 あり、ビーク強度比(P 1 0 1 / P 1 0 0) が1. 15 未満の場合は、得られる 数に減性を持たせることができず不適当である。尚、黒鉛層間の間間隔(d 0 0 2) の下限値は、理論値として算出される0. 3 3 5 4 nmで 30 あり、ビーク強度比(P 1 0 1 / P 1 0 0) の上限値は、3 である。

【0012】 ここで、X線回折法とは、X線線にCuK α、標準物質に高純度シリコンを使用して回折パターンを測定するものである。面間関係 (d002) には、(002) 回折パターンのビーク位置と半値幅から求められる。また、ビーク強度比 (P101/P100) は、得られた回折線図にベースラインを引き、このベースラインから(101) (2 号 ≒ 4 4.5度)、(100) (2 号 ≒ 4 2.5度)。の各ビークの高さ (P101)、

(P100) を測定し、(P101)を(P100)で除して求められる。 【0013】黒鉛化炭素繊維の原料としては、例えば、

【0013】無対に茨森機能がが行こしては、かんか、 ナフタレンやフェナントレン等の総合多環炭化水素化合物、石油系ピッチや石砂系ピッチ等の総合複素環化合物 等が挙げられる。その中でも石油系ピッチ又は石炭系ピ ッチが好ましく、特に光学的異方性ピッチ、すなわちメ ソフェーズピッチが好ましい。これらは、一種を単独で 用いても、二種以上を演立組み合わせて用いてもよい が、メソフェーズピッチを建設で用いること、すなわち メソフェーズビッチ含有量100%の黒鉛化炭素繊維が 最も好ましい。

[0014] 黒鉛化炭素繊維の形態としては、繊維状 (繊維状の形態が維持された粉砕品や切断品も含む)、 ウィスカー状、マイクロコイル状、ナノチューブ状等が 挙げられるが、特に限定されない。

[0015] 黒鉛化炭素繊維の繊維直径は、好ましくは 5~20μm、より好ましくは5~15μm、特に好ま しくは8~12μmである。繊維直径が5μmよりも小 さかったり20μmよりも大きいと、生産性が低下する ため好ましくない。

 $\{0016\}$ 黒鉛化炭素繊維の平均粒径は、好ましくは $5\sim500~\mu m$ 、より好ましくは $15\sim100~\mu m$ 、持り 時間 $5\sim500~\mu m$ 、より 好ましくは $15\sim45~\mu m$ よりもかるいと、黒鉛化炭素繊維同士の接触が少なくな って熱の伝導経路が不十分になるために、熱伝導性が低下する。逆に平均粒径が $500~\mu m$ よりも大きいと、黒鉛化炭素繊維が湍高くなるために高分子材料中に高速度で充填させることが困難となる。尚、黒鉛化炭素繊維の平均性径の値は、レーザー回折方式による粒度分布から算出することができる。

【0017】黒鉛化炭素繊維の熱伝導率は特に限定され

ないが、繊維の長さ方向における熱伝導率で400W/ m・K以上が好ましく、800W/m・K以上がより好 ましく、1000W/m・K以上が特に好ましい。 【0018】黒鉛化炭素繊維は、電解酸化などによる酸 化処理によって、あるいはカップリング剤やサイジング 剤で処理することによって表面を改質させたものでもよ い。この場合には、高分子材料との濡れ性や充填性を向 上させたり、界面の剥離強度を改良したりすることがで きる。また、無電解メッキ法、電解メッキ法、真空蒸 着、スパッタリング、イオンプレーティングなどの物理 的蒸着法、化学的蒸着法、塗装、浸漬、微細粒子を機械 的に固着させるメカノケミカル法などの方法によって金 属やセラミックスを表面に被覆させたものでもよい。 【0019】次に、高分子材料について説明する。高分 子材料としては、例えば、熱可塑性樹脂、熱可塑性エラ ストマー、熱硬化性樹脂、架橋ゴム等が挙げられる。

ストマー、熱硬化性樹脂、無可なに血酸は、ボリエテレン、ボリプロビレン、エチレンープロビレン共産合体等のエチレンーペールフィン共産合体、ボリエチレン・ボリ塩化ビニル、ボリ塩化ビニリデン、ボリ酢酸ビニル、エチレンー 6 を酸ピニル共産合体、ボリビニルアルコール、ボリアセタール、ファ素樹脂(ポリファルビニリテン、ボリアトラフルオロエチレン等)、ボリエチレンテレフタレート、ボリブチレンテレフタレート、ボリズチレン、ボリアクリロニトリル、スチレンーアクリロニトリル共産合体、ABS樹脂、ポリフェニレンエーテル(PPE)機能、変性PP

E樹脂、脂肪族ポリアミド類、芳香族ポリアミド類、ポ

リイミド、ボリアミドイミド、ボリメタクリル機類(ボリメタクリル機大ステル等のボリメタクリル酸エステル)、ボリアリル機能、ボリカーボネート、ボリフェニレンスルフィド、ボリサルホン、ボリエーテルサルホン、ボリエーテルナトン、ボリケトン、液晶ボリマー・アイオノマー等が挙げられる。
[0021] 熱可塑性エラストマーとしては、スチレンーグタジエン共重合体及びスチレンーイソプレコッサ大重合体とそれらの水添物、スチレン系熱可塑性エラストマー、ボリアはステルス条件可塑性エフストマー、ボリウドス系件マー、ボリウとア系熱可塑性エラストマー、ボリアミド系熱可塑性エラストマー、ボリアミド系熱可塑性エラストマー、ボリアミド系熱可塑性エラストマー、ボリアミド系熱可塑性エラストマー、ボリアミド系熱可塑性エラストマー等が挙げられる。

【0022】 熱硬化性樹脂としては、エポキン樹脂、ポリイミド樹脂、ピスマレイミド、ベンゾシクロブテン、フェノール樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ジアリルフタレート、シリコーン樹脂、ポリウレタン、ポリイミドシリコーン、熱硬化型PPE樹脂、熱硬化型変性PPE樹脂等が挙げられる。

【0023】架構ゴムとしては、天然ゴム、ブタジエン 20 ゴム、イソプレンゴム、スチレンーブタジエン共重合ゴム、ニトリルゴム、水添ニトリルゴム、クロロプレンゴム、エチレンープロピレン共量合ゴム、塩素化ポリエチレン、クロロスルホン化ポリエチレン、ブチルゴム、ハロゲン化プチルゴム、フッ素ゴム、ウレタンゴム、シリコーンゴム等が挙げられる。

[0024] これらの高分子材料の中でも耐熱性などの 温度特性及び電気的信頼性の点から、シリコーンゴム、 エポキシ樹脂、ポリウレタン、不飽和ポリエステル、ポ リイミド、ピスマレイミド樹脂、ペンゾシクロプテン樹 8 服、フツ素樹脂、PPE樹脂及び熱可塑性エラストマー より選ばれる少なくとも一種が好ましい。これらの高分 子材料は、一種を単独で用いても、二種以上を適宜組み 合わせて用いてもよく、二種以上の高分子材料からなる ポリマーアロイを使用してもよい。また、高分子材料の 報情方法については特に限定されず、熱硬化、光硬化、 温気硬化等、公知の架橋方法を採用することができる。

[0025] 尚、これらの高分子材料は用途や要求性能 に応じて適宜選択して用いられる。例えば誘電本、誘電 正接が小さく、かつ高周波領域での周波数性を要求さ 40 れる配線基度用途には、フッ素樹脂、熱硬化型PPE樹脂 脂、熱硬化型変性PPE樹脂及びポリオレフィン系樹脂 が好ましい。また、接着利用途には、オポキシ樹脂 ポリオミド、アウリル樹脂等の接着性高分子が好ましい。 [0026] 続いて、上記の黒鉛化炭素繊維と高分子材 料とを含有する熱伝導性高分子組成物、及びその熱伝導 性高分子組成物を所定の形状に成形した熱伝導性成形体 について限明する。

【0027】熱伝導性高分子組成物に含まれる高分子材 は1. 用のルニ素繊維の比け、目的とする最終製品の要求 性能によって適宜決定されるが、100重量部の高分子 材料に対して黒鉛化炭素繊維を5~500重量部とする のが好ましく、40~300重量部より好ましい。黒 粉化炭素繊維の配合量が5重量部よりも少ないと、得ら れる熱伝導性成形体の熱伝導率が小さくなって放熱特性 が低下する。逆に500重量部を超えると、配合組成物 の粘度が増大して黒鉛化炭素繊維を均一に分散させることが困難になり、また気泡の混入が避けられず好ましく ない。

【0028】さらに熱伝導性高分子組成物には、上述の 10 黒鉛化炭素繊維の他に、その他の熱伝導性充填剤、難燃 材、軟化剤、着色材、安定剤等を必要に応じて配合して もよい。その他の熱伝導性充填剤としては、金属やセラ ミックス、具体的には、銀、銅、金、酸化アルミニウ ム、酸化マグネシウム、窒化ホウ素、窒化アルミニウ ム、窒化ケイ素、炭化ケイ素、水酸化アルミニウムのほ か、金属被覆樹脂、上述の黒鉛化炭素繊維以外の黒鉛化 炭素繊維、黒鉛化されていない炭素繊維、天然黒鉛、人 造黒鉛、メソカーボンマイクロビーズ等が挙げられる。 また、その形態としては、球状、粉状、繊維状、針状、 鱗片状、ウィスカー状、マイクロコイル状、単層ナノチ ューブ、多層ナノチューブ状等が挙げられる。尚、最終 製品として特に電気絶縁性が要求される用途において は、酸化アルミニウム、酸化マグネシウム、窒化ホウ 素、窒化アルミニウム、窒化ケイ素、炭化ケイ素、水酸 化アルミニウム等の電気絶縁性の充填剤が好ましい。ま た、揮発性の有機溶剤や低粘度の軟化剤、反応性可塑剤 を添加してもよく、これらを添加した場合には熱伝導性 高分子組成物の粘度を低下させることができ、黒鉛化炭 素繊維を一定方向に配向させやすくすることができる。 【0029】シート状に成形した熱伝導性成形体(熱伝 導性シート)場合、その硬度は、用途に応じて適宜決定 されるが、使用時の応力緩和性と追随性に関しては柔軟 なほど、すなわち低硬度ほど有利である。具体的な硬度 としては、ショアA硬度で70以下が好ましく、40以 下がより好ましく、アスカーC硬度で30以下のゲル状 のシリコーンゴムや熱可塑性エラストマーを高分子材料 として使用したものが特に好ましい。また、厚みも特に 限定されないが、好ましくは $50\mu m \sim 10mm$ 、より 好ましくは200 μ m~5 μ mである。50 μ mよりも 薄いと製造しにくく、また取り扱いにくい。10mmよ りも厚くなると熱抵抗が大きくなるので好ましくない。 【0030】次に、熱伝導性成形体の使用方法を説明す る。熱伝導性成形体は、電子機器等において半導体素子 や電源、光源などの電子部品が発生する熱を効果的に外 部へ放散させるための放熱部材、伝熱部材あるいはそれ らの構成材料等として用いられる。具体的には、シート 状に加工して半導体素子等の発熱部材と放熱器等の放熱 部材との間に介在させて用いたり、放熱板、半導体パッ ケージ用部品、ヒートシンク、ヒートスプレッダー、ダ イパッド、プリント配線基板、冷却ファン用部品、ヒー トパイプ、筐体等に成形加工して用いたりする。

【0031】図1は、シート状の熱伝導性成形体を伝熱 部材として用いた例を示す図である。図1(a)に示す 例では、半導体素子11(ポールグリッドアレイ型半導 体パッケージ)と放熱板12との間に熱伝導性成形体1 3が介在されている。図1 (b) に示す例では、半導体 素子11(チップサイズ型半導体パッケージ)とプリン ト配線基板14との間に熱伝導性成形体13が介在され ている。図1(c)に示す例では、半導体素子11(ビ 10 ングリッドアレイ型半導体パッケージ) とヒートシンク 15との間に熱伝導性成形体13が介在されている。図 1 (d) に示す例では、複数の半導体素子11と筐体1 6との間に熱伝導性成形体13が介在されている。また 図2は、プリント配線基板14を熱伝導性成形体で構成 した例を示す図である。同図に示すプリント配線基板 1 4は、熱伝導性高分子組成物を板状に成形した基板17 を備え、その基板17上には銅箔などからなる導電層1 8が形成されている。

トスピニング法、メルトプロー法、遠心紡糸法、渦流紡 糸法等が挙げられるが、紡糸時の生産性や得られる黒鉛 化炭素繊維の品質の観点からメルトプロー法が好まし い。またメルトブロー法の場合、数十ポイズ以下の低粘 度で紡糸し、かつ高速冷却することによって、黒鉛層面 が繊維軸に平行に配列しやすくなるという利点もある。 【0034】メルトブロー法の場合、紡糸孔の直径は 0. 1~0.5mmが好ましく、0.15~0.3mm がより好ましい。紡糸孔の直径が0、1mmよりも小さ 40 いと目詰まりが生じやすく、また紡糸ノズルの製作が困 難になるため好ましくない。逆に O 、 5 mmを超える と、繊維直径が25μm以上と大きくなりやすく、また 繊維直径がばらつきやすくなり品質管理上も好ましくな い。紡糸速度は、生産性の面から毎分500m以上が好 ましく、毎分1500mm以上がより好ましく、毎分2 000m以上が特に好ましい。紡糸温度は、原料ビッチ の軟化点以上でピッチが変質しない温度以下であればよ いが、通常は300~400℃、好ましくは300~3 8.0℃である。前記紡糸温度との関係から、原料ビッチ 50

の軟化点は230~350℃が好ましく、250~31 0℃がより好ましい。

【0035】不融化工程における不融化処理の方法としては、二酸化室素や酸素等の酸化性ガス雰囲気中で加熱処理する方法、硝酸やクロム酸等の酸化性水溶液中で処理する方法、光や・解等により重合処理する方法等が挙げられるが、空気中で加熱処理する方法が簡便なことから好ましい。空気中で加熱処理する方法を採る場合、好ましくは3℃/分以上、より好ましくは5℃/分以上の甲均昇温速度で、350℃程度まで昇温させながら加熱処理することが望ましい。

【0036】続く炭化工程における炭化処理及び黒鉛化工程における黒鉛化処理は、不活性ガス雰囲気中で加熱処理することによって行われる。炭化処理の際の処理温度は対策しくは250~1500℃、より発ましくは500~900℃ある。また黒鉛化処理の際の処理温度は対ましくは2500℃以上、より好ましくは3000で以上である。

【0037】粉砕又は切断処理には、ピクトリーミル、ジェットミル、高速回転ミル等の粉砕機、又はチョップド繊維で用いられる切断機等が使用される。粉砕又はの手を高速に回転させることにより、繊維輸に対して直角方向に繊維を寸断する方法が適切である。この粉砕又は切断処理によって生じる黒鉛化炭素維維で予算をとしてはボールミル等の回転数、プレー、の角度等を調整することにより制御される。尚、繊維の粉砕方法としてはボールミル等の磨砕機による方法もあるが、この方法の場合、繊維の磨砕機による方法もあるが、この方法の場合、繊維の磨砕機による方法もあるが、この方法の場合、繊維の虚角方向への加圧力が傷いて繊維動方向への観測れの発生が多くなるので不適当である。

【0038】上記のようにして得られた黒鉛化炭素繊維と高分子材料とを混合」、必要に応じて脱泡操作などを行うことで、熱伝導性傷分子組成物が得られる。この混合の際には、ブレンダー、ミキサー、ロール、押出機などの混合装置又は混雑装置を使用してもよい。そして、得られた熱伝導性高分子組成物を、所定の形状に成形することで熱伝導性成形体が得られ、特にシート状に成形すした場合には熱伝導性シートが得られる。この成形の方法としては、ブレス成形法、押出成形法、対ロー成形法、カレンダー成形法などが行られるほか、熱伝導性高分子組成物が液状の場合には、強装法、印刷法、ディスペンサー法、ボッティングはなどが挙げられる。また、シート状に成形する場合には、推装法、計算形法、オマスペンサー法、ボッティングはたどが挙げられる。また、シート状に成形する場合には、圧縮成形法、注度板形法、押出成形法、ブレード成形法、カレンダー成形法が好ましい。

【0039】熱伝導性高分子組成物中における風鉛組成 素繊維を一定方向に配向させる方法としては、流動場又 はせん簡場や利用する方法、磁場を利用する方法、電場 を利用する方法等が挙げられる。その中でも、黒鉛化成 素繊維の比較的大きい異方柱磁化率を利用して、熱伝導 性高分子組成物に外部から強磁場を印加して黒鉛化炭素 繊維を磁力線と平行に配向させる方法が、効率的で、な おかつ配向方向を任意に設定できることから好ましい。 [0040] 磁場配向を利用して無伝導性成形体を製造 する場合には、金型のキャビディ内に注入された前配振 伝導性高分子組成物に対して磁場を印加し、その熱伝導 性高分子組成物中に含まれる黒鉛化炭素繊維を一定方向 に配向させた状態で熱伝導性高分子組成物を固化させ る。

図 0 4 1 1 例えば図3に示すような板状の熱伝導性成 10 0 4 1 1 例えば図3に示すような板状の熱伝導性成 10 2 を 1 において黒船化炭素螺轍を厚み方向(図3における 2 軸方向)に配向させる場合には、図4 (2) に示すように、融資解(何声さか熱伝導性成形化と 1 (図3 参照)の厚み方向に一致するように磁場発生手段 2 2 を 配置して、金型2 3 のキャビティ2 3 a 内に注入された熱伝導性病分子組成物 2 4 に対して磁場を配向させる場合には、図4 (b) にデオーように、磁力解 Mの向させる場合には、図4 (b) にデオーように、磁力解 Mの向させるようには、図4 (b) にデオーように、磁力解 Mの向さするようには、図4 (b) にデオーように、磁力解 Mの向さするようには、図4 (b) に対して磁場を即する。 2 2 3 のキャビティ2 3 a 内に注入された熱伝導性高分子組成物 2 4 に対して磁場を即する。

【0042】 尚、図4(a), (b)に示す例では、一対の磁場発生手段22を全型23を間に挟んで配置させるようにしたが、各例において一方の磁場発生手段22を省略してもよい。また、図4(a), (b)に示すがでは、互いの5極とN紙とが対向するように一対の磁場発生手段22を配置したが、5極向土又はN極同士が対向するように一対の磁場発生育段22を配置してもよい。さらに、磁力線Mは必ずしも直線状でなくてもよく、曲線状や矩形状でもよい。また、磁力線Mが一方向だけでなく2方向以上に延びるように磁場発生手段22を配置してもよい。

【0043】前配磁場発生手段22としては、永久磁石、電磁石等が挙げられる。磁場発生手段22によって 形成される磁場の磁束密度は、0.05~30テスラの 範囲が好ましく、0.5テスラ以上がより好ましく、2 テスラ以上が特に好ましい。

【0044】以上詳述した本実施形態によれば次のよう 40 な効果が発揮される。

・ 熱伝導性成形体に含まれる風鉛化炭素繊維の又線回 が法による黒鉛層間の面間隔(4002)を0.337 0 nm未満とし、さらにビーク強度比(P101/P1 00)を1.15以上とすることにより、熱伝導性成形 体の熱伝導性を大幅に改善させることができる。このた め、本実施事態における熱伝滅性成形体は優れた熱伝導 性を発揮することができ、電子機器等における放無部 材、伝熱部材あるいはそれらの構成材料として好識に用 103ことができる。熱伝導サン・縦目で達きれる無由は 10 定かではないが、黒鉛化炭素繊維を高分子材料中に分散 させた場合、熱の伝達経路が黒鉛化炭素繊維のミクロ構 透上非常に強く相関しているものと考えられる。 【0045】・ 黒鉛化炭素繊維は繊維の長さ方向にお

ける熱伝導性が非常に優れている。従って、黒鉛化炭素 繊維が配合された熱伝導性成形体では、黒鉛化炭素繊維 を一定方向に配向させることによってその配向方向にお ける熱伝導性を著しく向上させることができ、熱伝導性 に異方性を有する熱伝導性成形体を得ることができる。 【0046】 黒鉛化炭素繊維の原料としてメスサ ーズビッチを用いることにお、得られる熱は性成形 体の熱伝導性をさらに向上させることができる。また、 メソフェーズビッチ合有量 100%の黒鉛化炭素繊維、 オンコーズビッチ合有量 100%の黒鉛化炭素繊維、 オンコーズビッチ合有量 100%の黒鉛化炭素繊維、 チンカースリフェーズビッチのみを用いた場合には、 新光性、品質の変定性をも向

【0047】・ 累鉛化炭素繊維の繊維直径は5~20 μ m、平均粒径は5~500 μ mとすることにより、高分子材料に高濃度で売填させることできるとともに、得りられる熱伝導性成形体の熱伝導性を向上させることができる。また工業的に生産や容易である。

上させることができる。

【0048】 粉砕又は切断を紡糸、不機化及び炭化 の各処理を順欠行った後に行うようにすることで、繊維 の解刺れを刺刺することができる。さらには、黒鉛化処 理の際、粉砕又は切断して新たに離出した面において縮 脂合反応、現化反応が進みやすい傾向にあることから、 熱伝導性に優れた黒鉛化炭素繊維を得やすいという利点 もある。

【0049】・ 熱伝導性部分子組成物に対して外部か 30 ら磁場を印加して、その熱伝導性高分子組成物中に含ま れる黒鉛化炭素繊維を一定方向に配向させ、その状態で 熱伝導性高分子組成物を固化させるようにしたため、 鉛化炭素繊維を効率的に配向させることができるとと に、その配向方向を任意に設定することができる。 【0050】

【実施例】次に、実施例及び比較例を挙げて前記実施形 態をさらに具体的に説明する。

00℃で1時間保持してから降温し、黒鉛化された炭素 繊維粉砕品を製造した。この黒鉛化炭素繊維粉砕品 作例1)の密度、繊維直径、平均粒径、X線回折パラメ ータ及び繊維の長さ方向における熱伝導率について測定 した結果を表」に示す。尚、繊維の長さ方向における熱 伝導率は、粉砕せずマット形状のまま同様の条件で黒鉛 化したものを用いて測定した。

【0051】 (集新化炭素繊維の試作例2) 光学販力性 で比重1.25の石油系メソフェーズピッチを原料とし 10 孔を有するダイスを使用し、スリットから加熱空気を噴出させて、紡糸温度360でで耐酸ピッチを牽引して平均直径15μmのピッチ系繊維を製造した。紡出された繊維をベルト上に捕集してマットとし、空気中で電温から300でまで平均昇温速度6℃/分で昇温して不機化処理した。5級き、この不機化処理機能そ700℃で軽度に炭化処理した後、高速回転。ルヤ粉砕して皮素繊維粉砕品を形立、この炭素繊維粉砕品をアルゴン雰囲気下で、2300でまで昇温後、2300で40分間保持し、次いで3℃/分の速度で3100でまで昇温し、200で15月間には200で15時間保持してから降温し、黒糸化さきに3100で1時間保持してから降温し、黒糸化さき

* れた炭素繊維粉等品を製造した。この原鉛化炭素繊維粉 時品(試作例2) の密度、繊維直径、平均粒径、X線回 財バラメーク及び繊維の長さ方向における熱伝導率について測定した結果を表1に示す。尚、繊維の長さ方向に おける熱伝導率は、粉砕せずマット形状のまま同様の条 件で黒鉛化したものを用いて測定した。

12

【0052】 (異新化炭素繊維の試作例3) 三菱化学株 式会社製の超高弾性率ピッチ系黒鉛化炭素繊維を高速 転ミルで物砂して黒鉛化炭素繊維粉砕品の密度、繊維症 低、平均粒径、X線回折バラメーク及び繊維の長さ方向 における熱低導率について測定した結果を表 1に示す。 【0053】 (黒鉛化炭素繊維の試作例4) 日本グラコ アイトファイバー株式会社製の超高弾性率ピッチ系 化炭素繊維を設置転ミルで粉砂して黒鉛化炭素繊維粉砕 品の値、繊維直径、平均粒化、X線回折バラメータ及 の密糖便、最極直径、平均粒低、X線回折バラメータ及 公糖機の長さ方向における熱伝導率について測定した結 果を表1に示す。

【0054】

| | | | 試作例1 | 就作例2 | 試作例3 | 試作例4 |
|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 密度 | (1 | z/cm³) | 2.23 | 2.24 | 218 | 2.19 |
| 繊維直径 | | (µ m) | 8.8 | 9.5 | 9.1 | 9.0 |
| 平均粒径 | | (µ m) | 20 | 25 | 20 | 25 |
| X練回折パラメータ | d(002) | (nm) | 0.3368 | 0.3358 | 0.3375 | 0.3371 |
| | (P101/P1 | 00) | 1.20 | 1.37 | 1.04 | 1,09 |
| 熱伝導率 | (W | /m·K) | 1000 | 1100 | 600 | 1000 |

(実施例1) 試作例1の黒豹化炭素繊維をシランカップ リング剤で表面処理し、その処理後の黒鉛化炭素繊維1 30 25 重量部を不飽和がリエステル樹脂(株式会社日本角 練製エボラック)100 電影能に混合し真空脱泡して熱 伝導性高分子組成物を調製した。続いて、その熱伝導性 高分子組成物を所定の全型のキャピティ内に注入し、磁 力線の向きが熱伝導性成形体の厚み方向に一致する磁場 (磁束密度10テスラ)を印加して熱伝導性高分子組成 物中の黒鉛化炭素繊維を十分に配向させた後に加熱硬化 させて、厚み1.5mm×縦20mm×横20mmの板 状の熱伝導性成形体の原本方に配向を

【0055] この熱伝導性成形体中の黒鉛化炭素繊維は 40 厚み方向(2軸方向)に織って配向していた。熱伝導性 成形体の厚み方向及び両内方向における熱伝導率を測定 したところ、それぞれ11.5W/m・K、2.7W/m・Kであった。

【0056】(実施例2)実施例1において、磁力線の向きが熱伝導性成形体の面内方向(X軸方向)に一致する磁場をキャピティ内の熱伝導性高分子組成物に印加するように変更した。それ以外は実施例1と同様にして板状の熱伝導性成形体を作製した。

【0057】この熱伝導性成形体中の黒鉛化炭素繊維は 50

面内方向(X軸方向)に消って配向していた。熱伝導性 成形体の厚み方向、面内方向(X軸方向)及び面内方向 (Y軸方向)における熱云導率を測定したところ、それ ぞれ2.8W/m・K、12.6W/m・K、2.8W /m・Kであった。

【0058】 (実施例3) 試作例2の黒鉛化炭素繊維をシランカップリング剤で表面処理し、その処理核の黒鉛化炭素繊維100重量部を被状工ポキシ樹脂(スリーポンド株式会社製TB2280C)100重量部に混合し真空脱泡して熱伝導性高分子銀成物を所定の全型のキャビディ内に往入し、磁力線の向きが熱伝導性成形体の厚み方向に一致する磁場(磁束密度8テスラ)を印加して熱伝表性の振り手が発展を表示。

【0059】この熱伝導性成形体中の黒鉛化炭素繊維は 厚み方向に指って配向していた。熱伝導性成形体の厚み 方向及び面内方向における熱伝導率を測定したところ、 それぞれ8.2W/m・K、2.5W/m・Kであっ **

0 【0060】(実施例4)実施例3において、磁力線の

(8)

向きが熱伝導性成形体の面内方向 (X輪方向) に一致する磁場をキャビティ内の熱伝導性高分子組成物に印加するように変更した。それ以外は実施例3と同様にして板状の熱伝導性成形体を作裂した。

[006]] この熱伝導性成形体中の黒鉛化炭素繊維は 面内方向(X軸方向)に揃って配向していた。熱伝導性 成形体の厚々方向、面内方向(X軸方向)及び面内方向 (Y軸方向)における熱伝導率を測定したところ、それ ぞれ2.6W/m・K、9.2W/m・K、2.7W/ m・Kであった。

【0062】(実施例5) 試作例1の黒鉛化炭素繊維をシランカップリング剤で表面処理し、その処理後の黒鉛化炭素繊維し皮炭素繊維の地域である。 10 重量部と整化アルミニウム粉末(既和電工株式会社製AS-20)60重量部とを、液状シリコーンゴム(GE東芝シリコーン株式会社製TSE3070100円度、1000円度、1000円度、100円

【0063】この熱伝導性成形体中の黒鉛化炭素繊維は 厚み方向に描って配向していた。熱伝導性成形体の厚み 方向及び面内方向における熱伝導率を測定したところ、 それぞれ11.6W/m・K、2.9W/m・Kであっ た。

【0064】 (実施例6) 実施例5において、磁力線の 向きが熱伝導性成形体の画内方向 (X輪方向) に一致す 30 る磁場をキャビティ内の熱伝導性高分子根皮物に印加す るように変更した。それ以外は実施例5と同様にして板 状の熱伝導性成形体 (アスカーC硬度17) を作製し た。

[0065] この熱伝導士成形体中の黒鉛化炭素繊維は 面内方向(X軸方向)に指って配向していた。熱伝導性 成形体の原み方向における熱伝導率、面内方向(X軸方 向)、面内方向(Y軸方向)における熱伝導率を測定し たところ、それぞれ2、1W/m・K、10、8W/m ・K、2、5W/m・Kであった。

【0066】(実施例7)スチレン系熱可塑性エラスト

マー(旭化成工業株式会社製 タフテックH1053) 100重量部に溶剤としてトルエン2000重量部を加 えて溶解し、そこに試作例1の黒鉛化炭素繊維6重量 動を混合して熱伝導性高分子組成物を所変の全型のキャビディ内に注入し、磁力線の向きが熱伝導性成形体の高さ方向に一致する磁揚(磁果密度6テスラ)を印加して熱伝 準性高分子組成物中の黒鉛化炭素繊維を十分に配向させた後にトルエンを揮発させて加熱乾燥し、高さ40mmさ 14 ×縦20mm×横20mmの熱伝導性成形体を得た。

[0067] この熱伝導性成形体中の黒鉛化炭素繊維は 高さ方向に描って配向していた。熱伝導性成形体の高さ 方向及び面内方向における熱伝導率を測定したところ、 それぞれ7、4W/m・K、2、2W/m・Kであっ **

【0068】(比較例1)実施例1において、熱伝導性 高分子組成物を硬化させる際の磁場の印加を省略した。 それ以外は実施例1と同様にして板状の熱伝導性成形体 10 を作動した。

[0069] この熱伝導性成形体中の黒鉛化炭素繊維は 一定方向に配向せずランダムに分散していた。熱伝導性 成形体の厚み方向及び面内方向における熱伝導率を測定 したところ、それぞれ1.4W/m・K、4.2W/m ・Kであった。

【0070】(比較例2)実施例3において、試作例2 の黒鉛化炭素繊維に代えて試作例4の黒鉛化炭素繊維を 使用するように変更した。それ以外は実施例3と同様に して板状の熱伝導性成形はを作製した。

【0071】この熱伝導性成形体中の黒鉛化炭素繊維は 厚み方向に揃って配向していた。熱伝薬性成形体の厚み 方向及び面内方向における熱伝導率を測定したところ、 それぞれ5.1W/m・K、2.3W/m・Kであっ た。

【0072】(比較例3)実施例5において、熱伝導性 高分子組成物を硬化させる際に印加する磁場の磁東密度 を1.5テスラに変更した。それ以外は実施例5と同様 にして板状の熱伝導性成形体を作製した。

[0073] この熱伝導性成形体中の黒鉛化炭素繊維は 充分に配向しておらず、肌み方向及び面内方向における 熱伝導率を削定したところ、それぞれ2、7W/m・ K、3、1W/m・Kであった。

【0074】 (比較例4) 実施例5において、試作例1 の黒鉛化炭素線線に代えて試作例3の黒鉛化炭素線線を 使用するように変更するとともに、熱伝導性高分子組成 粉を硬化させる豚に印加する磁場の磁束密度を10テス ラに変更した。それ以外は強値例5と同様にして板状の 熱伝導性成形体(アスカーC硬度17)を作製した。

【0075】この熱伝導性成形体中の黒鉛化炭素繊維は 40 厚み方向に掃って配向していた。熱伝導性成形体の厚み 方向及び面内方向における熱伝導率を測定したところ、 それぞれ8、7W/m・K、2、7W/m・Kであっ た。

[0076] (比較例5) 比較例4において、試作例3 の黒鉛化炭素繊維に代えて試作例4の黒鉛化炭素繊維を 使用するように変更した。それ以外は比較例4と同様に して板状の熱伝導性成形体(アスカーC硬度17)を作成した。

導性高分子組成物中の黒鉛化炭素繊維を十分に配向させ 【0077】この熱伝導性成形体中の黒鉛化炭素繊維は た後にトルエンを揮発させて加熱乾燥し、高さ40mm 50 厚み方向に揃って配向していた。熱伝導性成形体の厚み

方向及び面内方向における熱伝導率を測定したところ、 それぞれ9. 3W/m・K、2. 8W/m・Kであっ た。

【0078】(比較例6)実施例7において、試作例1 の黒鉛化炭素繊維に代えて試作例4の黒鉛化炭素繊維を 使用するように変更した。それ以外は実施例7と同様に して板状の熱伝導性成形体を作成した。

【0079】この熱伝導性成形体中の黒鉛化炭素繊維は 厚み方向に揃って配向していた。熱伝導性成形体の厚み 方向及び面内方向における熱伝導率を測定したところ、 それぞれ5. 3W/m・K、2. 5W/m・Kであっ た。上記の結果より、実施例1~7並びに比較例2及び 比較例4~6の熱伝導性成形体は、黒鉛化炭素繊維の配 向方向における熱伝導率の値が、その他の方向における 熱伝導率の値に比べて著しく大きく、熱伝導性に異方性 があることが示された。また、その配向方向における熱 伝導率の値は、試作例1又は試作例2の黒鉛化炭素繊維 を使用した実施例1~7のほうが、試作例3又は試作例 4の黒鉛化炭素繊維を使用した比較例2及び比較例4~ 6 に比べて大きく、優れた熱伝導性を有することが示さ 20 れた。さらに、磁場を印加しなかった比較例1及び磁場 を印加したが磁束密度の小さい比較例3の場合は、黒鉛 化炭素繊維が配向していないために熱伝導性に異方性が なく、熱伝導率の値も小さいことが示された。

【0080】 (実施例8) 実施例3の板状の熱伝導性成 形体を使って配線基板を作製した。すなわち、実施例3 の熱伝導性成形体を基板とし、その基板上に電気絶縁性 エポキシ系接着剤を塗布し、厚さ35 µmの銅箔をプレ スで加圧接着した後、銅箔をエッチングすることによ り、基板上に導体回路を形成した。この配線基板上にト 30 ランジスタ (株式会社東芝製 TO-220) を半田付 けし、反対面を冷却ファンで冷却しながら通電し、トラ ンジスタと配線基板の温度差より熱抵抗を求めたとこ

ろ、0.18℃/Wであった。 【0081】(比較例5)比較例2の板状の熱伝導性成 形体を使って実施例8と同様にして配線基板を作製し た。この配線基板上にトランジスタ (株式会社東芝製 TO-220)を半田付けし、反対面を冷却ファンで冷 却しながら通電し、トランジスタと配線基板の温度差よ り熱抵抗を求めたところ、0.25℃/Wであった。 【0082】なお、前記実施形態を次のように変更して 構成することもできる。

 図1(a)~(d)に示すプリント配線基板14、 図1 (c) に示すヒートシンク15及び図1 (d) に示 す筐体16を熱伝導性成形体で構成してもよい。この場 合、熱の放散効果を高めることができる。 【0083】・ 前記実施形態における黒鉛化炭素繊維

に加えて、下記の(A)と(B)の2種の黒鉛化炭素繊 維うちの少なくとも一方をさらに熱伝導性充填剤として 含有させて熱伝導性高分子組成物を構成するように変更 50 してもよい。

16 【0084】(A) メソフェーズピッチを原料に用いて 紡糸、不融化及び炭化の各処理を順次行った後に粉砕

- し、その後黒鉛化して得られる黒鉛化炭素繊維。 (B) 平均粒径が500 μm以下であり、かつ下記
- (1) 及び(2) の物性を備えた黒鉛化炭素繊維。
- 【0085】(1) レーザー回折法で測定される粒度分

10%累積径 (μm): 6~ 20

- 10 50%累積径 (μm): 15~ 40
 - 90%累積径(µm):40~150
 - (2) タップ密度 (g/cm³); 0.6~1.5

(A) に示す黒鉛化炭素繊維を含ませた場合には、熱伝 導性成形体の熱伝導性を相乗的に向上させることができ る。また、(B)に示す黒鉛化炭素繊維を含ませた場合 には、熱伝導性成形体の熱伝導性を相乗的に向上させる とともに加工性も向上させることができる。

【0086】次に、前記実施形態から把握できる技術的 思想について以下に記載する。

前記熱伝導性高分子組成物が、メソフェーズピッチ を原料に用いて紡糸、不融化及び炭化の各処理を順次行 った後に粉砕し、その後黒鉛化して得られる黒鉛化炭素 繊維をさらに含有していることを特徴とする請求項1又 は請求項2に記載の熱伝導性成形体。

【0087】・ 前記熱伝導性高分子組成物が、平均粒 径が500μm以下であり、かつ下記(1)及び(2) の物性を備えた黒鉛化炭素繊維をさらに含有しているこ とを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の熱伝導性 成形体。

【0088】(1) レーザー回折法で測定される粒度分

40

10%累積径 (μm): 6~ 20

50%累積径 (μm):15~ 40

90%累積径(µm):40~150 (2) タップ密度 (g/c m3) : 0, 6~1, 5

前記熱伝導性高分子組成物が、メソフェーズピッチ を原料に用いて紡糸、不融化及び炭化の各処理を順次行 った後に粉砕し、その後黒鉛化して得られる黒鉛化炭素 繊維と、平均粒径が500μm以下であり、かつ下記

(1) 及び(2) の物性を備えた黒鉛化炭素繊維とをさ らに含有していることを特徴とする請求項1又は請求項 2に記載の熱伝導性成形体。

【0089】(1) レーザー回折法で測定される粒度分

10%累積径 (μm): 6~ 20

50%累積径 (μm):15~ 40 90%累積径 (µm):40~150

(2) タップ密度 (g/cm3):0.6~1.5 [0090]

【発明の効果】本発明は、以上のように構成されている

(10)

17

ため、次のような効果を奏する。請求項1に記載の発明 によれば、優れた無伝導性を発揮することができ、電子 機器等における放熱部材、伝熱部材あるいはそれらの構 成材料として好道に用いることができる。

【0091】請求項2に記載の発明によれば、請求項1 に記載の発明の効果に加え、熱伝導性をさらに向上させ ることができる。請求項3に記載の発明によれば、優れ た熱伝導性を有する熱伝導性成形体を効率的に製造する ことができる。

[図1]

【図面の簡単な説明】

| 18 | 【図1】 (a) ~ (d) は熱伝導性成形体の適用例を

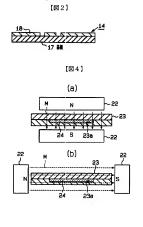
示す側面図。 【図2】 同じく熱伝導性成形体の適用例を示す断面 図。

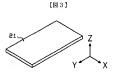
---【図3】 四角板状の熱伝導性成形体を示す斜視図。

【図4】 (a), (b) は熱伝導性成形体の製造方法 を示す概念図。

【符号の説明】

13,21…熱伝導性成形体、17…熱伝導性成形体と 10 しての基板。





フロントページの続き

| (51) Int. C1. 7 | | | |
|------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|
| | 識別記号 | FI | テーマコード(参考) |
| C09K 5/08 | and Director | D 0 1 F 9/145 |) (12 ((20 - 20) |
| HO1L 23/36 | | CO9K 5/00 | D |
| 23/373 | | | D i |
| | | H 0 1 L 23/36 | _ |
| // D 0 1 F 9/145 | | | M |
| Fターム(参考) 4F07 | 1 AAO1 AAO2 AAO3 AAII AA12 | | |
| | AA12X AA13 AA15 AA15X | | |
| | AA20 AA20X AA21 AA22 | | |
| | AA22X AA24 AA25 AA26 | | |
| | AA27 AA28 AA28X AA29 | | |
| | AA32 AA33 AA34 AA34X | | |
| | AA40 AA41 AA42 AA45 AA46 | | |
| | AA49 AA50 AA51 AA53 AA54 | | |
| | AA55 AA60 AA62 AA64 AA67 | | |
| | AA78 AA79 AB03 AD01 AF44 | | |
| | AG13 AH12 BB01 BB02 BB03 | | |
| | BB04 BB05 BB06 BC01 BC07 | | |
| 4J00 | 2 AA001 AA011 AA021 AC031 | | |
| | ACO61 ACO71 ACO81 ACO91 | | |
| | AC111 BB031 BB061 BB121 | | |
| | BB151 BB171 BB181 BB231 | | |
| | BB241 BB271 BC031 BC061 | | |
| | BD031 BD041 BD101 BD141 | | |
| | BD151 BE021 BF021 BF031 | | |
| | BF051 BG041 BG061 BG101 | | |
| | BH021 BN151 BP011 CB001 | | |
| | CC031 CD001 CF061 CF071 | | |
| | CF081 CF101 CF211 CG001 | | |
| | CH051 CH071 CH091 CJ001 | | |
| | CK021 CL011 CL021 CL031 | | |
| | CL071 CM041 CN011 CN031 | | |
| | CP031 CP171 DA016 FA046 | | |
| | FD010 | | |
| 4L03 | 7 CS04 FA02 FA05 PA63 PP39 | | |
| | UA06 | | |
| | 6 AA01 BB21 | | |